

※課題番号 : F-12-WS-0054
※支援課題名 (日本語) : 電解磁性めっきにおける均一制御
※Program Title (in English) : Uniform Control for Magnetic Films using Electroplating
※利用者名 (日本語) : 花島幸司
※Username (in English) : Kouji Hanashima
※所属名 (日本語) : キヤノン電子 (株)
※Affiliation (in English) : CANON ELECTRONICs INC.

※概要 (Summary) :

MEMS 等への応用展開を目的として、微細パターンの形成方法やめっきプロセスを習得する。

この目的のために、精密めっき装置によるめっき実験を指導いただいた。また、めっき液中の界面活性剤分析方法に関する相談も行った。

※実験 (Experimental) :

なし。

※結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

※その他・特記事項 (Others) :

なし。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし。

関連特許 (Patent) :

なし。